

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38404-C 3	Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient	SAK 254 nm	53	%
(AB)Wasser	DIN 38404-C 5	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts	pH-Wert vor Ort	0,3	pH Einheiten
(Ab)Wasser	DIN 38404-C 6	Bestimmung der Redox-Spannung	RedOx-Potential	10	%
(AB)Wasser	DIN 38405-D 24	Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid	Chrom(VI)	9,79	%
(AB)Wasser	DIN 38405-D 52	Photometrische Bestimmung des gelösten Chrom (VI) in Wasser	Chrom(VI)	9,79	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	1.2.3-Trichlorbenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	1.2.4-Trichlorbenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	1.3.5-Trichlorbenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.3-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.3-Dimethylchinoxalin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.4.5-Trichloranilin	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.4-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.4-Dimethylanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.5-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.6-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2.6-Dimethylanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Chlor-4-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Chlor-5-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Chlor-6-methylanilin	60	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Chlor-6-nitrotoluol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Methoxy-4-nitroanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Methoxyanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Nitroanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Nitroanisol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	2-Nitrotoluol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-(Trifluormethyl)anilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3.3-Dichlorbenzidin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3.4-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3.5-Dichloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3.5-Dimethylanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Chlor-2-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Chlor-4-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Nitroanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Nitroanisol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Nitrobenzotrifluorid	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	3-Nitrotoluol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-(Trifluormethyl)anilin	20	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Chlor-2-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Chlor-2-nitroanilin	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Chlor-2-nitrotoluol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Methyl-2-nitroanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Nitroanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Nitroanisol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Nitrotoluol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Nonylphenol	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	4-Octylphenol	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	5-Chlor-2-methylanilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	a,a-Azoisobutyronitril	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Anilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Azacyclonol	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Benzidin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Benzyltoluol	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Biphenyl	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Chinolin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Dicyclohexylamin	35	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Hexachlorbenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Hexachlorethan	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	m-Chloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	m-Chlornitrobenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Menthol	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Methadon	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	m-Toluidin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	N,N-Dimethylanilin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	N,N-Dimethylhexadecan-1-amin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	N,N-Dimethylhexadecan-1-amin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Naphthalin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Nitrobenzol	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	o-Chloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	o-Chloranisol	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	o-Chlornitrobenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	o-Toluidin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	p-Chloranilin	60	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	p-Chloranisol	60	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	p-Chlornitrobenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Pentachlorbenzol	70	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	p-Toluidin	20	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Terbutylazin	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 16	Bestimmung von Anilin-Derivaten mittels Gaschromatographie	Triphenylphosphinoxid	35	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	1,2,3-Trichlorbenzol	32	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	1,2,4-Trichlorbenzol	96	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	1,3,5-Trichlorbenzol	71	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	Hexachlorbenzol	31	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	Hexachlorethan	48	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 2	Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen	Pentachlorbenzol	25	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	Benzcatechin	49	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	Hydrochinon	38,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	m-Kresol	31,9	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	o-Kresol	29,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	Phenol	33,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	p-Kresol	30,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 27	Bestimmung ausgewählter Phenole in Grund- und Bodensickerwasser, wässrigen Eluaten und Perkolaten	Resorcin	47,7	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2,3,4-Tetrachlorbenzol	40,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2,3,5-Tetrachlorbenzol	40,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2,3-Trichlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2,4,5-Tetrachlorbenzol	40,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2,4-Trichlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,2-Dichlorbenzol	44,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,3,5-Trichlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,3-Dichlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	1,4-Dichlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	Chlorbenzol	44,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	Hexachlorbenzol	20,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB101	53,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB118	53,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB138	53,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB153	53,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB180	69,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB28	46,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	PCB52	53,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 37	Gaschromatographische Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser mittels massenspektrometrischer Detektion	Pentachlorbenzol	20,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,1,2-Tetrachlorethan	27,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,1-Trichlorethan	21,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2,2-Tetrachlorethan	63,7	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2-Trichlorethan	34,9	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2-Trichlortrifluorethan	58,7	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorethan	51,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorethen	20,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorpropan	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2,3-Trimethylbenzol	43,7	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2,4-Trimethylbenzol	51,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethan	67,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethen cis	31,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethen trans	75,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorpropan	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3,5 Trimethylbenzol	17,1	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3,5-Trioxan	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3-Dichlorpropan	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3-Hexachlorbutadien	33	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Butanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Chlorbutan	26,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Propanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2,2,2-Trifluorethanol	58,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2,2-Dichlorpropan	26	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Butanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Chlor-Ethanol	26,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Propanol	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acetaldehyd	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Aceton	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acetonitril	26,1	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acrylsäureethylester	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acrylsäure-n-Butylester	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Benzol	47,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Brom-Dichlormethan	36,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Bromoform	32,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Butyraldehyd	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlorbenzol	37,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlorethan	45	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlormethan	46,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Crotonaldehyd	26,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Cumol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Cyclohexan	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dibrom-Chlormethan	13,1	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dichlormethan	23,7	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Diethylether	26	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	DIGLYME	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Di-Isopropylether	26,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dimethylether	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dimethylglykol	26,1	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Di-n-Butylether	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Epichlorhydrin	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Ethylester	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Methylester	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-n-Butylester	26,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Vinylester	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Ethanol	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Ethylbenzol	32,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Fluorbenzol	40	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 11	84,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 12	58,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 132b	58,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 133a	58,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 134a	58,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 22	58,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Hexachlorethan	50	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Iso-Butanol	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Isobutyronitril	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Chlor-benzotrifluorid	26,2	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Chlortoluol	13,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Dichlorbenzol	48,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methanol	25,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methyl-Isobutylketon	47,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methyl-tert.-butylether	69,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Kresol	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Xylol	41,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Chlorbenzotrifluorid	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Chlortoluol	13,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Dichlorbenzol	47,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Kresol	26	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Xylol	35,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Paraldehyd	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Chlor-benzotrifluorid	26,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Chlortoluol	13,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Dichlorbenzol	46,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Isopropyltoluol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Kresol	26	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Xylol	18,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Pyridin	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Styrol	35,9	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	tert. Amylalkohol	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	tert-Butanol	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrachlorethen	33,3	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrachlormethan	71,2	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrahydrofuran	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Toluol	17,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Trichlorethen	60,0	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Trichlormethan	43,8	%
(Ab)Wasser	DIN 38407-F 43	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Vinylchlorid	26,0	%
(Ab)Wasser	DIN 38409-H 41	Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l	CSB	10,31	%
(Ab)Wasser	DIN 38409-H 41	Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l	CSB	10,31	%
(AB)Wasser	DIN 38409-H 7	Bestimmung der Säure- und Basekapazität	Basekapazität, pH 4,3	0,75	%
(AB)Wasser	DIN 38409-H 7	Bestimmung der Säure- und Basekapazität	Basekapazität, pH 8,2	38,09	%
(AB)Wasser	DIN 38409-H 7	Bestimmung der Säure- und Basekapazität	Säurekapazität, pH 4,3	19,38	%
(AB)Wasser	DIN 38409-H 7	Bestimmung der Säure- und Basekapazität	Säurekapazität, pH 8,2	2,1	%
(Ab)Wasser	DIN 38409-H 9	Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Wasser und Abwasser	Absetzbare Stoffe	10,83	%
(AB)Wasser	DIN 38413-P 1	Bestimmung von Hydrazin	Hydrazin	14,88	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12260 (H 34)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden	TNb	18,73	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,4,5-Tetrachlorphenol	19,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,4,6-Tetrachlorphenol	19,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,4-Trichlorphenol	13,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,5,6-Tetrachlorphenol	19,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,5-Trichlorphenol	13,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3,6-Trichlorphenol	13,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,3-Dichlorphenol	14,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,4,5-Trichlorphenol	13,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,4,6-Trichlorphenol	11,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,4-Dichlorphenol	14,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,5-Dichlorphenol	14,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	2,6-Dichlorphenol	14,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	3,4,5-Trichlorphenol	13,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	3,4-Dichlorphenol	14,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	3,5-Dichlorphenol	14,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	m-Chlorphenol	15,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	m-Kresol	20,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	o-Chlorphenol	15,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	p-Chlorphenol	15,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	Pentachlorphenol	39,8	%
(Ab)Wasser	DIN EN 12673 (F 15)	Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser	Phenol	20,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN 1483 (E 12)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie	Quecksilber	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN 1484 (H 3)	Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)	DOC	22,34	%
(Ab)Wasser	DIN EN 1484 (H 3)	Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)	TOC	22,34	%
(Ab)Wasser	DIN EN 15216	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung des Gesamtgehaltes an gelösten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten	Gehalt an gelösten FS	1,59	%
(Ab)Wasser	DIN EN 1899-1 (H 51)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff	BSB5(DEV) autom.	25,21	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	DIN EN 1899-2 (H 52)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfahren für unverdünnte Proben	BSB5(DEV) autom.	25,21	%
(AB)Wasser	DIN EN 27888 (C 8)	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit	elektr. Leitfähigkeit	2,73	%
(Ab)Wasser	DIN EN 872 (H 33)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter	Abfiltrierbare Stoffe	8,44	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Bromid	3,39	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Chlorid	6,9	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Fluorid (gelöst)	8,6	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Nitrat	5,9	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Sulfat	6,51	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 10523 (C 5)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts	pH-Wert vor Ort	0,3	pH Einheiten

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 11731 (K 23)</b>	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Legionellen	Legionellen species	45	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 11732 (E 23)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion	Ammonium	12,11	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 12846 (E 12)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung	Quecksilber	20	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 13395 (D 28)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion	Nitrat	10,35	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 13395 (D 28)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion	Nitrit	13,97	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 13395 (D 28)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion	NOX	10,35	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 14189 (K 24)</b>	Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration	Clostridium perfringens	52	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 14402 (H 37)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der Fließanalytik (FIA und CFA)	Phenolindex	37,53	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 14403-2 (D 3)</b>	Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse	Cyanid (gesamt)	17,2	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 14403-2 (D 3)</b>	Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse	Cyanid (leicht flüchtig)	22,39	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	DIN EN ISO 15681-2 (D 46)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)	Gesamtphosphat PO4	18,44	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 15681-2 (D 46)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)	Hydrolisierbares PO4	15,99	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 15681-2 (D 46)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)	Orthophosphat	15,99	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 15681-2 (D 46)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA)	Phosphor (gesamt)	18,44	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 16266 (K 11)	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren	Pseudomonas aeruginosa	52	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 16266-2 (K 32)	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl	Pseudomonas aeruginosa	50	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Aluminium	10,77	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Antimon	11,49	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Arsen	7,57	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Barium	7,12	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Beryllium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Blei	8,54	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Bor	18,18	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Cadmium	5,84	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Calcium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Chrom	8,03	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Eisen	13,01	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Germanium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kalium	12,08	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kobalt	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kupfer	6,31	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Lithium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Magnesium	4,85	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Mangan	6,18	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Molybdän	20	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Natrium	11,93	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Nickel	11,51	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Phosphor (ICP)	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Rubidium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Selen	8,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silber	20	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silizium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Strontium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Tellur	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Thallium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Titan	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Uran	9,16	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Vanadium	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Wismuth	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zink	8,53	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zinn	20	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	1-Methylnaphthalin	26,04	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	2-Methylnaphthalin	26,04	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Acenaphthen	16,09	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Acenaphthylen	13,21	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Anthracen	14,87	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Benzo(a)anthracen	13,32	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Benzo(a)pyren	20,88	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Benzo(b)fluoranthen	27,91	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Benzo(ghi)perylen	14,98	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Benzo(k)fluoranthen	14,37	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Chrysen	9,19	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Dibenz(a,h)anthracen	15,35	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Fluoranthen	17,88	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Fluoren	20,18	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Indeno(1,2,3-cd)pyren	17,76	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Naphthalin	26,04	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Phenanthren	15,91	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 17993 (F 18)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion	Pyren	10,15	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20236 (H 62)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperaturverbrennung	DOC	22,34	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20236 (H 62)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperaturverbrennung	TNb	18,73	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20236 (H 62)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des gelösten gebundenen Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperaturverbrennung	TOC	22,34	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,1,2-Tetrachlorethan	27,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,1-Trichlorethan	21,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2,2-Tetrachlorethan	63,7	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2-Trichlorethan	34,9	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1,2-Trichlortrifluorethan	58,7	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorethan	51,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorethen	20,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,1-Dichlorpropan	26,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2,3-Trimethylbenzol	43,7	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2,4-Trimethylbenzol	51,8	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethan	67,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethen cis	31,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorethen trans	75,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,2-Dichlorpropan	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3,5 Trimethylbenzol	17,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3,5-Trioxan	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3-Dichlorpropan	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1,3-Hexachlorbutadien	33,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Butanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Chlorbutan	26,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	1-Propanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2,2,2-Trifluorethanol	58,8	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2,2-Dichlorpropan	26,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Butanol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Chlor-Ethanol	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	2-Propanol	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acetaldehyd	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Aceton	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acetonitril	26,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acrylsäureethylester	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Acrylsäure-n-Butylester	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Benzol	47,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Brom-Dichlormethan	36,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Bromoform	32,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Butyraldehyd	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlorbenzol	37,2	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlorethan	45,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Chlormethan	46,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Crotonaldehyd	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Cumol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Cyclohexan	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dibrom-Chlormethan	13,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dichlormethan	23,7	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Diethylether	26,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	DIGLYME	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Di-Isopropylether	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dimethylether	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Dimethylglykol	26,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Di-n-Butylether	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Epichlorhydrin	26,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Ethylester	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Methylester	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-n-Butylester	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Essigsäure-Vinylester	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Ethanol	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Ethylbenzol	32,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Fluorbenzol	40	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 11	84,8	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 12	58,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 132b	58,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 133a	58,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 134a	58,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Frigen 22	58,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Hexachlorethan	50,0	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Iso-Butanol	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Isobutyronitril	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Chlor-benzotrifluorid	26,2	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Chlortoluol	13,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Dichlorbenzol	48,8	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methanol	25,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methyl-Isobutylketon	47,8	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Methyl-tert.-butylether	69,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Kresol	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	m-Xylol	41,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Chlorbenzotrifluorid	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Chlortoluol	13,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Dichlorbenzol	47,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Kresol	26,0	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	o-Xylol	35,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Paraldehyd	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Chlor-benzotrifluorid	26,1	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Chlortoluol	13,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Dichlorbenzol	46,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Isopropyltoluol	26,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Kresol	26,0	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	p-Xylol	18,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Pyridin	26,4	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Styrol	35,9	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	tert. Amylalkohol	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	tert-Butanol	26,6	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrachlorethen	33,3	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrachlormethan	71,2	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Tetrahydrofuran	26,5	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Toluol	17,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Trichlorethen	60,0	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Trichlormethan	43,8	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 20595	Bestimmung von ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatografie und Massenspektroskopie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)	Vinylchlorid	26,0	%
(AB)Wasser	DIN EN ISO 5815-1 (H 50)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff	BSB5(DEV) autom.	25,21	%
(Ab)Wasser	DIN EN ISO 6222 (K 5)	Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium	Koloniezahl bei 22 °C	39	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 6222 (K 5)</b>	Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium	Koloniezahl bei 36 °C	39	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 6878 (D 11)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat	Phosphor (gesamt)	13,01	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 7027 (C 2)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung	Trübung	7,59	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 7027-1 (C 21)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitative Verfahren	Trübung	7,59	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen	Chlor (freies)	21,01	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen	Chlor (gesamt)	21,01	%
(AB)Wasser	<b>DIN EN ISO 7887 (C 1)</b>	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung	wahre Färbung bei 436 nm	11,63	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 7899-2 (K 15)</b>	Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration	Enterokokken	71	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1)</b>	Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl	Escherichia coli	55	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 9377-2 (H 53)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie	KW-Index C10-C40 (H53)	33,28	%
(Ab)Wasser	<b>DIN EN ISO 9562 (H 14)</b>	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)	AOX	20,38	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	DIN ISO 15923-1 (D 49)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische Detektion	Ammonium	14,32	%
(AB)Wasser	DIN ISO 15923-1 (D 49)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische Detektion	Kieselsäure	15,37	%
(AB)Wasser	DIN ISO 15923-1 (D 49)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Parametern mittels Einzelanalysensystemen Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische Detektion	Nitrit	12,81	%
(AB)Wasser	DIN ISO 17289 (G 25)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Sauerstoff - Optisches Sensorverfahren	Sauerstoff	0,1	mg/l
(Ab)Wasser	Enterolert® / Quanti-Tray®	Bestimmung von Enterokokken nach dem Enterolert-Verfahren	Enterokokken	72	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	2,3,4,6-Tetrachlorphenol	19,2	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	2,4,5-Trichlorphenol	13,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	2,4,6-Trichlorphenol	11,3	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	2,4-Dichlornitrobenzol	14,1	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	2,4-Dichlorphenol	14,1	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	4-Chlor-2-nitrotoluol	14,1	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	6-Chlor-2-nitrotoluol	14,1	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	m-Chlorphenol	15,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	m-Kresol	20,5	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	o-Chlorphenol	15,4	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	p-Chlorphenol	15,4	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	Pentachlorphenol	39,8	%
(AB)Wasser	ISH SOP-C-031	Bestimmung von Aromaten in Abwässern, Oberflächenwässern, Grundwässern und wässrigen Eluaten von festen Proben mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)	Phenol	20,5	%
(AB)Wasser	ISO 5815-2	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs in n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfahren für unverdünnte Proben	BSB5(DEV) autom.	25,21	%
(AB)Wasser	Metrohm IC Application Work AW SG6-0053-102003	Bestimmung von organischen Anionen mittels IC	Acetat	12,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
(AB)Wasser	<b>Metrohm IC Application Work AW SG6-0053-102003</b>	Bestimmung von organischen Anionen mittels IC	Butyrat	18,5	%
(AB)Wasser	<b>Metrohm IC Application Work AW SG6-0053-102003</b>	Bestimmung von organischen Anionen mittels IC	Formiat	20,5	%
(AB)Wasser	<b>Metrohm IC Application Work AW SG6-0053-102003</b>	Bestimmung von organischen Anionen mittels IC	Lactat	31,9	%
(AB)Wasser	<b>Metrohm IC Application Work AW SG6-0053-102003</b>	Bestimmung von organischen Anionen mittels IC	Propionat	19,3	%
(Ab)Wasser	<b>Pseudalert®/Quanti-Tray® Fa. IDEXX Stand 2015</b>	Bestimmung von Pseudomonas Aeruginosa nach dem	Pseudomonas aeruginosa	50	%
(Ab)Wasser	<b>TrinkwV §43 Absatz (3)</b>	Bestimmung der Koloniezahlen	Koloniezahl bei 22 °C	36	%
(Ab)Wasser	<b>TrinkwV §43 Absatz (3)</b>	Bestimmung der Koloniezahlen	Koloniezahl bei 36 °C	36	%
Abfall	<b>Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e. V.</b>	Probenahme, Probenaufbereitungs- und Analysevorschriften für SBS im Rahmen des RAL-Gütezeichens Sekundärbrennstoffe (RAL-GZ 724/727)	Heizwert (Hu,FS)	6,86	%
Abfall	<b>Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e. V.</b>	Probenahme, Probenaufbereitungs- und Analysevorschriften für SBS im Rahmen des RAL-Gütezeichens Sekundärbrennstoffe (RAL-GZ 724/727)	Heizwert (Hu,TS)	6,86	%
Abfall	<b>DIN 19539</b>	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	ROC	10,6	%
Abfall	<b>DIN 19539</b>	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	TIC900	15,38	%
Abfall	<b>DIN 19539</b>	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	TOC400	17,9	%
Abfall	<b>DIN 38414-S 20</b>	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB101	60	%
Abfall	<b>DIN 38414-S 20</b>	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB138	28	%
Abfall	<b>DIN 38414-S 20</b>	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB153	28	%
Abfall	<b>DIN 38414-S 20</b>	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB180	36	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB28	61	%
Abfall	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB52	38	%
Abfall	DIN CEN/TS 15414-2	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 2: Bestimmung des Gesamtgehaltes an Wasser mittels eines vereinfachten Verfahrens	Trockenmasse	14,72	
Abfall	DIN CEN/TS 15414-2	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 2: Bestimmung des Gesamtgehaltes an Wasser mittels eines vereinfachten Verfahrens	Wassergehalt	14,72	
Abfall	DIN CEN/TS 16023	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Brennwertes und Berechnung des Heizwertes	Brennwert (qV,gr,m)	6,86	
Abfall	DIN CEN/TS 16023	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Brennwertes und Berechnung des Heizwertes	Heizwert (qp,net,d)	6,86	
Abfall	DIN CEN/TS 16023	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Brennwertes und Berechnung des Heizwertes	Heizwert (qp,net,m)	6,86	
Abfall	DIN EN 12880 (S 2a)	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehaltes	Trockenrückstand 105 °C	14,72	
Abfall	DIN EN 13137	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	TIC	26,03	%
Abfall	DIN EN 13137	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	TOC	33,82	%
Abfall	DIN EN 14039	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie	KW-Index C10-C40 (H53)	13,97	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 14346	Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes	Trockenrückstand 105 °C	14,72	
Abfall	DIN EN 1483 (E 12)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie	Quecksilber	25	%
Abfall	DIN EN 15169	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	Glührückstand 550°C	15,81	
Abfall	DIN EN 15169	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten	Glühverlust 550°C	15,81	
Abfall	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Brennwert (q <sub>o</sub> ,V,roh)	6,86	
Abfall	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Brennwert (q <sub>o</sub> ,V,wf)	6,86	
Abfall	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Heizwert (q <sub>u</sub> ,V,roh)	6,86	
Abfall	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Heizwert (q <sub>u</sub> ,V,wf)	6,86	
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB101	60	%
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB118	33	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB138	28	%
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB153	28	%
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB180	36	%
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB28	61	%
Abfall	DIN EN 15308	Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion oder massenspektrometrischer Detektion	PCB52	38	%
Abfall	DIN EN 15400	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes	Heizwert (Hu,FS)	6,86	
Abfall	DIN EN 15400	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes	Heizwert (Hu,TS)	6,86	
Abfall	DIN EN 15403	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes	Aschegehalt (550°C)	15,81	

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 15408	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Schwefel (S), Chlor (Cl), Fluor (F) und Brom (Br)	Brom (gesamt)	72,2	%
Abfall	DIN EN 15408	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Schwefel (S), Chlor (Cl), Fluor (F) und Brom (Br)	Chlor (gesamt)	72,3	%
Abfall	DIN EN 15408	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Schwefel (S), Chlor (Cl), Fluor (F) und Brom (Br)	Fluor (gesamt)	72,3	%
Abfall	DIN EN 15408	Feste Sekundärbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Schwefel (S), Chlor (Cl), Fluor (F) und Brom (Br)	Schwefel (gesamt)	72,4	%
Abfall	DIN EN 15414-3	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung -	Restfeuchte	14,72	
Abfall	DIN EN 15414-3	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung -	Trockenmasse	14,72	
Abfall	DIN EN 15933	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	pH-Wert	± 0,19	pH Einheiten
Abfall	DIN EN 15934	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehaltes	Trockenmasse	14,72	
Abfall	DIN EN 15934	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehaltes	Wassergehalt	14,72	
Abfall	DIN EN 15935	Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des Glühverlusts	Glührückstand 550°C	15,81	
Abfall	DIN EN 15935	Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des Glühverlusts	Glühverlust 550°C	15,81	
Abfall	DIN EN 15936	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	TIC	26,03	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 15936	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	TOC	33,82	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB101	60	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB118	33	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB138	28	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB153	28	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB180	36	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB28	61	%
Abfall	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB52	38	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Acenaphthen	43,64	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Anthracen	32,23	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)anthracen	30,96	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)pyren	20,82	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(b)fluoranthen	29,97	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(ghi)perylen	26,51	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(k)fluoranthen	23,35	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Chrysen	40,88	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Dibenz(a,h)anthracen	29,13	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoranthen	17,76	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoren	47,55	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Indeno(1,2,3-cd)pyren	20,14	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Naphthalin	37,35	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Phenanthren	21,07	%
Abfall	DIN EN 16181	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Pyren	23,39	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB101	60	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB118	33	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB138	28	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB153	28	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB28	61	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB52	38	%
Abfall	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB80	36	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelte Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Acenaphthen	43,64	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelte Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Anthracen	32,23	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelte Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)anthracen	30,96	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)pyren	20,82	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(b)fluoranthen	29,97	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(ghi)perylen	26,51	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(k)fluoranthen	23,35	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Chrysen	40,88	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Dibenz(a,h)anthracen	29,13	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoranthen	17,76	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoren	47,55	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Indeno(1,2,3-cd)pyren	20,14	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Naphthalin	37,35	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Phenanthren	21,07	%
Abfall	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Pyren	23,39	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN 27888 (C 8)	Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit	elektr. Leitfähigkeit	2,73	%
Abfall	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Bromid	3,39	%
Abfall	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Chlorid	6,9	%
Abfall	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Chlorid	6,9	%
Abfall	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Fluorid (gelöst)	8,6	%
Abfall	DIN EN ISO 10304-1 (D 20)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat	Sulfat	6,51	%
Abfall	DIN EN ISO 12846 (E 12)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber-Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung	Quecksilber	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Aluminium	10,48	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Antimon	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Arsen	20,84	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Barium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Beryllium	17,25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Blei	13,85	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Bor	25	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Cadmium	14,55	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Calcium	12,93	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Chrom	12,16	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Eisen	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Germanium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kalium	25	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kobalt	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kupfer	11,92	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Lithium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Magnesium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Mangan	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Molybdän	19,49	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Natrium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Nickel	9,49	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Phosphor (ICP)	13,36	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Rubidium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Selen	9,43	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silber	14,18	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silizium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Strontium	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Tellur	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Thallium	15,67	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Titan	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Uran	25	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Vanadium	10,24	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Wismuth	25	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zink	13,17	%
Abfall	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zinn	22,27	%
Abfall	DIN EN ISO 21654	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes	Heizwert (Hu,FS)	6,86	
Abfall	DIN EN ISO 21654	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes	Heizwert (Hu,TS)	6,86	
Abfall	DIN EN ISO 21656	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes	Aschegehalt (815°C)	30,58	
Abfall	DIN EN ISO 21660-3	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung -	Restfeuchte	14,72	
Abfall	DIN EN ISO 21660-3	Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung des Verfahrens der Ofentrocknung -	Trockenmasse	14,72	

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN EN ISO 7887 (C 1)	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung	wahre Färbung bei 436 nm	11,63	%
Abfall	DIN ISO 10390	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes	pH-Wert	0,19	pH Einheiten
Abfall	DIN ISO 11465	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts auf Grundlage der Masse - Gravimetrisches Verfahren	Trockenrückstand 105 °C	14,72	
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Acenaphthen	43,64	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Anthracen	32,23	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(a)anthracen	30,96	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(a)pyren	20,82	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(b)fluoranthen	29,97	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(ghi)perylen	26,51	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(k)fluoranthen	23,35	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Chrysen	40,88	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Dibenz(a,h)anthracen	29,13	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Fluoranthen	17,76	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Fluoren	47,55	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Indeno(1,2,3-cd)pyren	20,14	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Naphthalin	37,35	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Phenanthren	21,07	%
Abfall	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Pyren	23,39	%
Abfall	DIN ISO 14154	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-Einfang-Detektion	Pentachlorphenol	52	%
Abfall	DIN ISO 16703	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C <sub>10</sub> bis C <sub>40</sub>	KW-Index C10-C40 (H53)	13,97	%
Abfall	LAGA KW/04	Mineralölkohlenwasserstoffe (C10-C40)	KW-Index C10-C40 (H53)	13,97	%
Boden	DIN 19539	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	ROC	10,6	%
Boden	DIN 19539	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	TIC900	15,38	%
Boden	DIN 19539	Untersuchung von Feststoffen - Temperaturabhängige Differenzierung des Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC, TIC900)	TOC400	17,9	%
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB101	60	%
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB138	28	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB153	28	%
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB180	36	%
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB28	61	%
Boden	DIN 38414-S 20	Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB)	PCB52	38	%
Boden	DIN EN 13137	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	TIC	26,03	%
Boden	DIN EN 13137	Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten	TOC	33,82	%
Boden	DIN EN 1483 (E 12)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie	Quecksilber	13,12	%
Boden	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Brennwert (q <sub>o</sub> ,V,roh)	6,86	
Boden	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Brennwert (q <sub>o</sub> ,V,wf)	6,86	
Boden	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Heizwert (q <sub>u</sub> ,V,roh)	6,86	
Boden	DIN EN 15170	Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes	Heizwert (q <sub>u</sub> ,V,wf)	6,86	
Boden	DIN EN 15933	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Werts	pH-Wert	± 0,19	pH Einheiten
Boden	DIN EN 15934	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	Trockenmasse	14,72	
Boden	DIN EN 15934	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder des Wassergehalts	Wassergehalt	14,72	

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 15936	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	TIC	26,03	%
Boden	DIN EN 15936	Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung	TOC	33,82	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB101	60	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB118	33	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB138	28	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB153	28	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB180	36	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB28	61	%
Boden	DIN EN 16167	Boden, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)	PCB52	38	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Arsen	9,1	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Blei	9,9	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Cadmium	9,53	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Chrom	11,62	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Kupfer	11,28	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Nickel	11,8	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Thallium	15	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Vanadium	10,26	%
Boden	DIN EN 16171	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma	Zink	12,36	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB101	60	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB118	33	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB138	28	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB153	28	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB28	61	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB52	38	%
Boden	DIN EN 17322	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD)	PCB80	36	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelte Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Acenaphthen	43,64	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelte Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Anthracen	32,23	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)anthracen	30,96	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(a)pyren	20,82	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(b)fluoranthen	29,97	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(ghi)perylen	26,51	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Benzo(k)fluoranthen	23,35	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Chrysen	40,88	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Dibenz(a,h)anthracen	29,13	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoranthen	17,76	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Fluoren	47,55	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Indeno(1,2,3-cd)pyren	20,14	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Naphthalin	37,35	%
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Phenanthren	21,07	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN 17503	Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall – Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC)	Pyren	23,39	%
Boden	DIN EN ISO 12846 (E 12)	Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung	Quecksilber	13,12	%
Boden	DIN EN ISO 16703	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C <sub>10</sub> bis C <sub>40</sub>	KW-Index C10-C40 (H53)	13,97	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Aluminium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Antimon	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Arsen	9,1	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Barium	15	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Beryllium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Blei	9,9	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Bor	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Cadmium	9,53	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Calcium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Chrom	11,62	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Eisen	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Germanium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kalium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kobalt	10,26	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Kupfer	11,28	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Lithium	15	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Magnesium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Mangan	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Molybdän	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Natrium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Nickel	11,8	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Phosphor (ICP)	15	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Rubidium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Selen	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silber	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Silizium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Strontium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Tellur	15	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Thallium	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Titan	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Uran	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Vanadium	10,26	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Wismuth	15	%
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zink	12,36	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: hier für Boden)	Zinn	15	%
Boden	DIN EN ISO 17380	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher Fließanalyse	Cyanid (gesamt)	18,17	%
Boden	DIN EN ISO 17380	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher Fließanalyse	Cyanid (leicht flüchtig)	18,17	%
Boden	DIN EN ISO 7887 (C 1)	Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung	wahre Färbung bei 436 nm	11,63	%
Boden	DIN ISO 10390	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes	pH-Wert	0,19	pH Einheiten
Boden	DIN ISO 11465	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts auf Grundlage der Masse - Gravimetrisches Verfahren	Trockenrückstand 105 °C	14,72	
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Acenaphthen	43,64	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Anthracen	32,23	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(a)anthracen	30,96	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(a)pyren	20,82	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(b)fluoranthen	29,97	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(ghi)perylen	26,51	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Benzo(k)fluoranthen	23,35	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Chrysen	40,88	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Dibenz(a,h)anthracen	29,13	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Fluoranthen	17,76	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Fluoren	47,55	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Indeno(1,2,3-cd)pyren	20,14	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Naphthalin	37,35	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Phenanthren	21,07	%
Boden	DIN ISO 13877	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren	Pyren	23,39	%
Boden	DIN ISO 14154	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektronen-Einfang-Detektion	Pentachlorphenol	52	%
Boden	DIN ISO 16703	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C <sub>10</sub> bis C <sub>40</sub>	KW-Index C10-C40 (H53)	13,97	%
Boden	LAGA EW 98 p	Bestimmung der Eluierbarkeit mit wässrigen Medien bei konstantem pH-Wert	Säureneutralisationskap.	5	%
Boden	LAGA Richtlinie EW 98 Kapitel 5.6.2.2	Bestimmung der Eluierbarkeit mit wässrigen Medien bei konstantem pH-Wert	Säureneutralisationskap.	5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1,1,2-Tetrachlorethan	27,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1,1-Trichlorethan	21,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1,2,2-Tetrachlorethan	63,7	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1,2-Trichlorethan	34,9	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1,2-Trichlortrifluorethan	58,7	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1-Dichlorethan	51,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1-Dichlorethen	20,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,1-Dichlorpropan	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2,3-Trimethylbenzol	43,7	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2,4-Trimethylbenzol	51,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2-Dichlorethan	67,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2-Dichlorethen cis	31,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2-Dichlorethen trans	75,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,2-Dichlorpropan	26,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,3,5 Trimethylbenzol	17,1	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,3,5-Trioxan	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,3-Dichlorpropan	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1,3-Hexachlorbutadien	33,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1-Butanol	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1-Chlorbutan	26,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	1-Propanol	26,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	2,2,2-Trifluorethanol	58,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	2,2-Dichlorpropan	26,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	2-Butanol	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	2-Chlor-Ethanol	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	2-Propanol	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Acetaldehyd	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Aceton	26,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Acetonitril	26,1	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Acrylsäureethylester	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Acrylsäure-n-Butylester	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Benzol	47,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Brom-Dichlormethan	36,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Bromoform	32,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Butyraldehyd	26,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Chlorbenzol	37,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Chlorethan	45,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Chlormethan	46,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Crotonaldehyd	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Cumol	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Cyclohexan	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Dibrom-Chlormethan	13,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Dichlormethan	23,7	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Diethylether	26,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	DIGLYME	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Di-Isopropylether	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Dimethylether	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Dimethylglykol	26,1	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Di-n-Butylether	26,5	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Epichlorhydrin	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Essigsäure-Ethylester	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Essigsäure-Methylester	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Essigsäure-n-Butylester	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Essigsäure-Vinylester	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Ethanol	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Ethylbenzol	32,0	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Fluorbenzol	40,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 11	84,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 12	58,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 132b	58,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 133a	58,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 134a	58,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Frigen 22	58,6	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Hexachlorethan	50,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Iso-Butanol	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Isobutyronitril	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	m-Chlor-benzotrifluorid	26,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	m-Chlortoluol	13,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	m-Dichlorbenzol	48,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Methanol	25,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Methyl-Isobutylketon	47,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Methyl-tert.-butylether	69,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	m-Kresol	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	m-Xylol	41,1	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	o-Chlorbenzotrifluorid	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	o-Chlortoluol	13,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	o-Dichlorbenzol	47,4	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	o-Kresol	26,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	o-Xylol	35,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Paraldehyd	26,3	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Chlor-benzotrifluorid	26,1	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Chlortoluol	13,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Dichlorbenzol	46,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Isopropyltoluol	26,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Kresol	26,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	p-Xylol	18,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Pyridin	26,4	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Styrol	35,9	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	tert. Amylalkohol	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	tert-Butanol	26,6	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Tetrachlorethen	33,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Tetrachlormethan	71,2	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Tetrahydrofuran	26,5	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Toluol	17,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Trichlorethen	60,0	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Trichlormethan	43,8	%
Boden und Abfall	DIN EN ISO 22155	Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches Dampfraum-Verfahren	Vinylchlorid	26,0	%
Bodenluft	VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,1,1,2-Tetrachlorethan	39,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,1,1-Trichlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,1,2,2-Tetrachlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,1,2-Trichlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,1-Dichlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2,3-Trichlorbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2,4-Trichlorbenzol	23,7	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2,4-Trimethylbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2-Dibromethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2-Dichlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2-Dichlorethylen cis	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2-Dichlorethylen trans	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,2-Dichlorpropan	39,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,3,5-Trimethylbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,3-Dichlorpropan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,3-Dichlorpropen trans	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1,3-Hexachlorbutadien	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	1-Chlorhexan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	2,2-Dichlorpropan	39,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	4-Chlorbenzotrifluorid	13,1	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Benzol	13,1	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Brombenzol	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Bromdichlormethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Bromoform	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Chlorbenzol	13,1	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Cyclohexan	13,1	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Dibromchlormethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Dichlormethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Ethylbenzol	14	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Hexachlorethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	i-Octan	14,8	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Isopropylbenzol	16,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	m+p-Xylol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	m-Chlortoluol	16,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	m-Dichlorbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Butylbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Decan	14,8	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Heptan	14,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Hexan	14,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Nonan	14,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Octan	14,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	n-Propylbenzol	16,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	o-Chlortoluol	16,8	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	o-Dichlorbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	o-Xylol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	p-Chlortoluol	16,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	p-Dichlorbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	p-Isopropyltoluol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	sec-Butylbenzol	23,7	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Styrol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	tert-Butylbenzol	23,7	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Tetrachlorethen	44	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Tetrachlormethan	39,3	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Toluol	16,8	%
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Trichlorethen	31,3	%

Matrix	Norm	Bezeichnung	Parameter	Erweiterte Messunsicherheit	Einheit
Bodenluft	<b>VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3</b>	Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischem Lösungsmittel	Trichlormethan	39,3	%